

2012 年度 ゼオライトフォーラム 「クリーンな未来をつくる環境浄化技術」

主催: ゼオライト学会

協賛: 日本化学会、触媒学会、石油学会、化学工学会、粘土学会、日本吸着学会(予定)

日時: 2012 年 6 月 15 日(金) 13:30~17:00

場所: 東京工業大学 大岡山キャンパス, 蔵前会館 ロイヤルブルーホール

(〒152-8550 東京都目黒区大岡山 2-12-1)

(<http://www.somuka.titech.ac.jp/ttf/access/index.html>)

プログラム:

1. 「放射性セシウムで汚染された水環境の回復技術」
(東京工業大学・原子炉工学研究所) 竹下 健二
2. 「スーパーマイクロ孔シリカの合成と VOC 吸着および量子ドット形成への応用」
(慶應義塾大学・理工学部) 今井 宏明
3. 「低温プラズマとゼオライト触媒の複合システムの特徴と VOC 分解への応用」
(産業技術総合研究所・環境管理技術研究部門) 金 賢夏
4. 「固体触媒を用いたマイクロ波化学の特徴と問題点」
(上智大学・理工学部) 堀越 智

参加費: 無料(下記電子メール宛に事前参加登録をお願いいたします、申込に際しては、氏名、所属、懇親会への参加の有無をお知らせ下さい)

懇親会: 講演会終了後、東工大構内の季の味ガーデンにて懇親会を開催します。懇親会参加費は 4,000 円程度を予定。

参加申込み・問い合わせ先:

岡本昌樹(東京工業大学 大学院理工学研究科 応用化学専攻)

TEL & FAX: 03-5734-2625

E-mail: zeolite@apc.titech.ac.jp

“@”を“@”に直して送信ください。